

平成 26 年度第 2 回 CPD 協議会シンポジウム

イノベーション競争を支える 高度技術者の人材育成について

——工学連携による課題解決力強化に向けて——

日 時：平成 26 年 10 月 21 日(火)14:10~17:15

場 所：東京理科大学森戸記念館 第 2 フォーラム(1 階)

主 催：公益社団法人 日本工学会 CPD 協議会

参加料：無料、ただし資料代 1,000 円(制作実費分担) 定員 80 名

近年求められる科学・技術者像は、高度成長期の均質思考型から、独創思考型へと大きく変化しています。特に世界的にイノベーション競争が進む現在にあっては、世界を相手に行動できる人材、課題解決に必要な総合力を備えた人材が求められます。CPD 協議会では、春のシンポジウムに続きこの課題を取り上げ、各界でご活躍の第一人者による御講演をいただき、我が国における科学・技術者の持続可能な高度継続教育の基盤づくりに向けた議論を深めたいと思います

司会 浅野 健治(CPD-WG 主査)

プログラム (敬称略)	
14:10~14:15	開会のあいさつ CPD 協議会 会長 広崎 膨太郎
14:15~15:00	JST の技術者教育 独立行政法人 科学技術振興機構 理事長 中村 道治
15:00~15:45	高度技術者の人材育成 独立行政法人 理化学研究所 理事 大江田 憲治
	休 憩
16:00~16:35	企業での技術者教育 清水建設株式会社 国際支店土木技術部長 鈴木 康夫
16:35~17:10	企業での技術者教育 三菱電機株式会社 人材開発センター長 田中 敦
17:10~17:15	閉会のあいさつ CPD 協議会 副会長 宇野 研一

終了後：交流会を 17:30 から 2 階第 3 会議室で行います。(参加費：2,000 円)

公益社団法人日本工学会 CPD 協議会 Tel:03-6265-0672 E-mail: eng@jfes.or.jp

〒162-0825 東京都新宿区 4-2-2 東京理科大学森戸記念館

お申し込みは次頁の用紙に 御記載の上、上記まで送信願います。

H26 年度第2回 CPD 協議会シンポジウム参加申込書

① お名前(複数可)	
② 所属学協会	
③ 勤務先・連絡	
④ 交流会参加有無	1. 参加 2. 不参加